

名称	スパッタリング装置
分類	材料加工機器類
メーカー	(株) 日立ハイテクノロジーズ
型式	MC1000
仕様及び性能	試料サイズ 直径60mm、高さ45mm 成膜可能材料 Pt、Pt-Pd、Au、カーボン
用途	電子顕微鏡観察の際に、非導電性試料へ金属の薄膜をコーティングする装置です。
導入年	2019年7月
料金	400 円/時間
設置場所	福島RTF研究棟：機器分析室 1
予約・連絡先	0244-25-3060 (ハイテクプラザ南相馬技術支援センター)
備考	※ご利用申込前にハイテクプラザ南相馬技術支援センターと打合せを行ってください。 ※上記の仕様・性能は、カタログからの引用等ですので、実際に測定・試験ができる試料や測定物の種類・大きさ・形状等につきましては、担当職員までご確認ください。